مجله علوم و فنون هستهای، دوره ۴۴، شماره ۴، جلد ۱۰۶، زمستان ۱۴۰۲

Journal of Nuclear Science and Technology Vol. 44 (1), Serial Number 106, 2024



بررسی مشخصات حفاظ پر توی گاما با افزایش غلظت TiO_r در نمونه شیشهای BirOr-ZnO-PbrOr-AlrOr با ابزارهای شبیهسازی و محاسباتی

على اروانه، على اسدى*، سيد ابوالفضل حسينى دانشكده مهندسي انرژي، دانشگاه صنعتي شريف، صندوق پستي: ١٤٥٥٥-١١١١، تهران - ايران

*Email: aliasadi.mr@gmail.com

مقالەي پژوھشى تاریخ دریافت مقاله: ۱۴۰۱/۵/۶ تاریخ پذیرش مقاله: ۱۴۰۱/۱۰/۳

چکیدہ

در این مطالعه ما با استفاده از کد مونت کارلو MCNP خواص حفاظت در برابر اشعه گاما سیستم شیشهای با ترکیب xTiO_x - (۵۵ - x)Bi_xO_x - ۱۵Pb_xO_x - ۲۰Al_xO_x - ۱۰-ZnO با غلظتهای مشخص (۳۵، ۳۰، ۲۵، ۲۰، ۱۵، ۱۰، ۵۰ درصد مول) را با محاسبه چندین پارامتر مربوط به تضعیف فوتون مانند لایه نیمجذب (HVL)، پویش آزاد میانگین (MFP)، ضریب تضعیف جرمی (µm)، عدد اتمی مؤثر (Zeff) و ضریب انباشت (BF) برای سطوح مختلف انرژی در محدوده ۱۵۰۰-۱۵۰۰ بررسی کردیم. برای تأیید نتایج شبیهسازی، نتایج حاصل از شبیهسازی با دادههای مستخرج از پایگاه داده XCOM مقایسه شد. مشاهده شد که دادههای مستخرج از یایگاه NIST-XCOM و نتایج کد کامپیوتری MCNP توافق خوبی با یکدیگر دارند. درصد انحراف (PD) بین دادههای مستخرج از پایگاه NIST-XCOM و نتایج حاصل از کد کامپیوتری MCNP در بیشتر موارد کمتر از ۰٬۵۹ درصد بود. نتایج نشان می دهد که در مقایسه با مواد حفاظ مرسوم مانند بتن و سرب، ترکیب جدید پارامترهای تضعیف مؤثرتری را علاوه بر خواص فیزیکی نشان میدهد. شیشه با بالاترین غلظت TiO_r از نظر چگالی مطلوبترین حالت را در مقایسه با مواد حفاظ بررسی شده دارد. در این مطالعه از یکی از روشهای کاهش واریانس برای کاهش خطای محاسبات MCNP استفاده شد. توافق بین دادههای مستخرج از پایگاه NIST-XCOM و نتایج حاصل از شبیهسازیهای این مطالعه نشان میدهد که مدلسازی مونت کارلو یک روش خوب جهت بررسی مشخصات حفاظ پرتوی گاما میباشد.

كليدواژهها: اشعه گاما، ضريب انباشت، كد MCNP و پايگاه داده XCOM، پارامترهاي تضعيف مواد حفاظ

Examining the specification of gamma-ray shielding with increasing TiO₂ concentration in the Bi₂O₃-ZnO-Pb₃O₄-Al₂O₃ glass sample with simulation and computational tools

A. Arvaneh, A. Asadi*, S.A. Hosseini Department of Energy Engineering, Sharif University of Technology, P.O.BOX: 1114-14565, Tehran - Iran

Research Article

Received 28.7.2022, Accepted 24.12.2022

Abstract

In this study, using the MCNP Monte Carlo code, the gamma-ray protection properties of the glass system with the composition of (55-x)Bi2O3-15Pb3O4-20Al2O3-10ZnO-xTiO2 with certain concentrations (35, 30, 25, 20, 15, 10, 5 = mol percent) were examined by calculating the several parameters related to photon attenuation such as half-value layer (HVL), mean free path (MFP), mass attenuation coefficient (μ m), effective atomic number (Zeff) and buildup factor (BF) for different energies in the range of 1500-100 keV. To verify the simulation results, a comparison was made with the XCOM database. It was observed that the data extracted from the NIST-XCOM database and the MCNP simulation results are in reasonable agreement with each other. The percentage deviation (PD) between the data extracted from the NIST-XCOM database and the results obtained from the MCNP simulations was less than 0.59% in most cases. The results show that compared to conventional protective materials such as concrete and lead, the new composition shows more effective attenuation parameters in addition to physical properties. The glass with the highest concentration of TiO2 has the most favorable properties in terms of density compared to the investigated protective materials. In this study, one of the variance reduction methods was used in order to reduce the error in MCNP calculations. The agreement between the data extracted from the NIST-XCOM database and the results of the simulations of this study shows that Monte Carlo modeling is an effective method to investigate gamma-ray shielding characteristics.

Keywords: Gamma-ray, Buildup factor, MCNP code and the XCOM database, Attenuation parameters Shielding materials

Journal of Nuclear Science and Technology Vol. 44 (1), Serial Number 106, 2024, P 76-84 مجله علوم و فنون هستهای دوره ۴۴، شماره ۴، جلد ۱۰۶، زمستان ۱۴۰۲، ص ۷۶-۸۴



۱. مقدمه

تشعشعات هستهای در تشخیص سرطان، پرتودرمانی، تولید برق، زمینههای صنعتی و همچنین در تشخیص ترکیدگی لولهها و بسیاری از موارد دیگر استفاده می شود [۱]. بنابراین در تمامی فعالیتهای هستهای موضوع ایمنی هستهای مورد توجه قرار می گیرد. از این و ساخت حفاظهای مقاوم در برابر اشعه برای انتقال منابع رادیواکتیو و رعایت اصول حفاظت در برابر تأثیرات مخرب و بیولوژیکی تشعشع از اهمیت بالایی برخوردار است [۲-۲]. طبق اصل^۱ ALARA، به طور کلی برای محافظت در برابر تشعشعات، مى توان با استفاده از يك يا دو روش محافظت همزمان، تشعشعات را کنترل کرد که عبارتند از: افزایش فاصله جسم محافظت شده از منبع تشعشع، كاهش مدت تابش و استفاده از حفاظهایی که می توانند از نفوذ اشعه به مناطق حفاظت شده جلوگیری کنند [۵-۸]. به دلیل تغییر شرایط و نیاز به افراد یا وسایل در محیطهای خاص، همیشه نمی توان به موارد اول و دوم توجه کرد، اما مورد سوم که موضوع اصلی این مطالعه است، می تواند بازدارنده باشد. بنابراین طراحی یک حفاظ مناسب برای کاهش پرتوگیری کارکنان ضروری است [۹-۱۲]. در سالهای اخیر بهترین انتخاب برای محافظت در برابر اشعه گاما سرب و بتن بوده است. اما سرب یک ماده سمی است که استفاده از آن به طور فزاینده ای محدود می شود. با این حال، مواد سنتی دو مشکل اصلی دارند: مات بودن و حمل و نقل دشوار. در نتیجه جاذبهای غیرسربی انعطاف پذیر برای محافظت از پرتوها ساخته میشوند. کامپوزیتها به دلیل مشخصات مکانیکی عالی، سبکی، مقاومت در برابر خوردگی عالی و سهولت کار [۶، ۱۲]، معمولاً انتخاب ایده آلی هستند که میتوانند جایگزین مناسبی برای مواد معمولی باشند. برخی از محققان تلاش کردهاند تا مشخصات حفاظت در برابر پرتو گاما حفاظهای کامپوزیتی را شبیهسازی کنند. برخی از این تحقیقات در ادامه بیان شده و به اختصار در مورد آنها توضيحاتي ارائه مي شود:

۱. آگار و همکاران [۱۱]، از نمونه شیشههای مختلف با ترکیب ۱. آگار و همکاران [۱۱]، از نمونه شیشههای مختلف با ترکیب $Voteo_{\tau} - vZnO - (x) Er; O_{\tau} - \delta Li; O$ غلظتهای مختلف (۲٫۸، ۲، ۲٫۵، ۱، ۵٫۸ = x درصد مول) برای مطالعه نحوه عملکرد تضعیف فوتون و نوترون استفاده کردند. برخی از پارامترهای تضعیف فوتون مانند لایه کردند. برخی از پارامترهای تضعیف فوتون مانند لایه نیم جذب ۲ (LVL)، لایه یک دهم جذب ۲ (LVL)، پویش آزاد میانگین ۲ (MFP)، ضریب تضعیف جرمی ^۵ (μ_{m})، عدد

4. Mean Free Path

اتمی مؤثر^۶ (Zeff) و ضریب انباشت^۷ (BF) و موارد دیگر محاسبه شدند. نتایج حاصل از کد مونت کارلو MCNP^۸ با دادههای مستخرج از پایگاه NIST^۹-XCOM [۱۳] مقایسه و تطبیق داده شدند. نتایج نشان داد که با جایگزین کردن جزء محدودی از Er₇O₇ با Nb₇O₄ در سیستم شیشهای جزء محدودی از Er₇O₇ با Nb₇O₅ در سیستم شیشهای (۱۰-x) Nb₇O₇ – $xTeO_7$ (x) Er_7O_7 (x) مشخصههای تضعیف نوترون و فوتون را افزایش میدهد.

- ۲. ابوحاسوا و همکارانش [۱۴]، مطالعهای با نمونه شیشهای حلوی $B,O_r + r \cdot Na,O + r \cdot SrF_r + a Bi,O_r + x Ag,O$ با غلظتهای مختلف (۴، ۲، ۱، $\cdot = x$ درصد مول) انجام دادند. از اثر جایگزینی P_rO_r با Ag_rO برای دستیابی به ظرفیت مکانیکی، عملکرد نوری، فیزیکی و حفاظ پرتو گاما استفاده شد. جذب نوری اندازه گیری شد و تأثیر جایگزینی B_rO_r بر ظرفیت تضعیف پرتوی گاما حفاظ با استفاده از کد کامپیوتری MCNP شبیه سازی و ارزیابی شد. نتایج نشان داد که جایگزینی P_rO_r باعث افزایش قابل توجه پارامترهای حفاظ مانند قابلیتهای حفاظ پرتوی گاما و فریب تضعیف خطی می شود. مطلوب ترین مشخصات حفاظ تشعشع گاما برای نمونه هایی با ترکیبات چهار مول درصد مریر Ag_rO
- ۳. راماه و همکارانش [۱۵]، بر روی تأثیر TiO_{τ} بر ویژگیهای محافظ اشعه گاما شیشه $s \cdot B_{\tau}O_{\tau} - 1 \cdot Na_{\tau}O = \tau \cdot TeO_{\tau} - (1 \cdot -x) CaO + xTiO_{\tau}$ این مطالعه اثر غلظت TiO_{τ} بر خواص دمای انتقال شیشهای (T_{g}) و دمای تبلور (T_{c}) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزودن غلظت کمی از TiO_{τ} منجر به تغییرات T_{g} و T_{c} می شود.

در ادامه مطالعات قبلی برای شبیه سازی و اعتبار سنجی عملکرد حفاظ پرتو گاما نمونه های کامپوزیت، هدف این مطالعه، بررسی عملکرد یک محافظ گاما کامپوزیت جدید متشکل از عناصر Bi ،Zn ،Al ،Pb و Ti است. به این منظور، برای سیستم شیشه ی با ترکیب Bi ،Zn ،Al ، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۵۱، ۹۰، ۵ شیشه ی با ترکیب مشخص (۳۵، ۳۰، ۲۵، ۲۰، ۵۱، ۰۱، ۵، ۲۰ با غلظت های مشخص (۳۵، ۳۰، ۲۵، ۲۰، ۵۱، ۱۰، ۵، ۰۴ «رصد مول)، پارامترهای تضعیف حفاظ پرتو گاما مانند MFP سر ،HVL و Ref ، با محاسبه شده و ایر ایر از طریق شبیه سازی MC محاسبه شده و نتایج حاصل از کد MCNP با داده های مستخرج از پایگاه محاسبه خواهند شد.

8. Monte Carlo N-Particle Transport Code





^{1.} As Low As Reasonably Achievable

^{2.} Half Value Layer

^{3.} Tenth Value Layer

^{5.} Mass Attenuation Coefficient

^{6.} Effective Atomic Number

^{7.} Buildup Factor

^{9.} National Institute of Standards and Technology Journal of Nuclear Science and Technology

Vol. 44 (1), Serial Number 106, 2024, P 76-84

۲. مواد و روش ۱۰۲ هندسه و تالی

در مطالعه حاضر، هندسه مکعبی برای نمونههای شیشهای با ترکیب $F(D_{\tau}, D_{\tau}, D$

۲.۲ مشخصات منبع

برای محاسبه پارامترهای تضعیف نمونههای شیشهای، از یک چشمه نقطهای همسانگرد تک انرژی پرتو گاما استفاده شد. چشمه نقطهای در ۱۰ سانتیمتری سیستم شیشهای قرار گرفت، جایی که پرتو گامای فرودی به طور یکنواخت و عمودی به سطح جلوی حفاظ برخورد کرد (شکل ۱). در کد کامپیوتری سطح جلوی حفاظ برخورد کرد (شکل ۱). در کد کامپیوتری MCNP، این چشمه توسط کارت داده با دستور PAR ،ERG POS بهت و بردار مشخص می شود.

۳.۲ کاهش واریانس

کارایی یک کد MC به پارامترهای سرعت و دقت (واریانس) در محاسبه پاسخ بستگی دارد. روشهای مختلفی برای کاهش واریانس نتایج وجود دارد که هدف آنها بهبود عملکرد محاسبات MC و کاهش زمان لازم برای دستیابی به دقت است. در این مطالعه از روش تقسیم هندسه با رولت روسی برای

کاهش واریانس استفاده کردیم. در این روش هندسه مکعبی به چند ناحیه یا سلول تقسیم میشود و با حرکت به سمت ناحیه مورد نظر بر اهمیت آن ناحیه افزوده میشود. بهطوریکه نسبت اهمیت سلولها متوالی به یکدیگر بین ۲ تا ۴ تغییر کرد، طول سلولها به اندازه دو برابر پویش آزاد میانگین در نظر گرفته شد و در نواحی خلاً تقسیم ذرات اعمال نشد [۱۹].

۴.۲ مشخصات مواد سیستم شیشهای

ترکیب نمونههای شیشهای حاوی عناصر شیمیایی که به عنوان حفاظ استفاده می شود بیش تر به نسبت مخلوط و ترکیب شیمیایی مواد استفاده بستگی دارد. نمونه شیشهای ترکیب با شیمیایی مواد استفاده بستگی دارد. نمونه شیشهای ترکیب با نسبتهای محتلف (۳۵، ۳۰، ۲۵، ۲۰، ۱۵، ۱۰، ۵، ۹۰ x درصد نسبتهای مختلف (۳۵، ۳۰، ۲۵، ۲۰، ۱۵، ۱۰، ۵، ۹۰ x درصد مول) در نظر گرفته شد. درصد وزنی عناصر و چگالی استفاده شده در هر نمونه در کارت مواد کد کامپیوتری MCNP به ترتیب در جدولهای ۱ و ۲ نشان داده شده است.



شکل ۱. شماتیکی از هندسه مدل شده.

	1 1 1 1	1 1 1		<i>, , , , , , , , , ,</i>	<i>c, , c,</i>	·
Zn	Pb	Bi	Al	0	Ti	نمونه شيشه
•,• 18445	۰,۲۴۰۳۵۶	٠،۵٩٣٢١٣	•,• TYAFY	۰,۱۲۱۷۹۰	•	C ⁷
۰٬۰۱۷۶۵۱	+,75795T	۰,۵۶۷۵۴۹	۰ _/ ۰۲۹۳۲۷	•,178••1	•,••۶۵۱۷	Cr
• ، • ١٨٦٢٧	•,788947	۰,۵۳۹۰۴۵	۰,۰۳۰۴۹۹	٠/١٣٠۶٧٧	۰٬۰۱۳۷۵۵	Cr
۰,۰۱۹۷۱۷	•,7X7077	۰,۵۰۷۲ <i>۰۴</i>	•,• ٣٢٧۶٢	۰,۱۳۵۹۰۱	•,• ٢١٨۴١	C,
•,• ٢ • ٩۴۴	•,٣••144	•,4114•٣	৽ৢ৽ৼৼ৾৾৾ৼঀঀ	۰,۱۴۱۷۷۵	•,• ٣• ٩٣٢	C_{a}
•,• ٢٢٣٣٢	۰,۳۲۰۰۴۸	۰,۴۳۰۸۵۳	۰,۰۳۷۱۰۷	۰,۱۴۸۴۲۸	•,• ۴١٢٣•	C _۶
۰ _/ ۰۲۳۹۱۹	۰,۳ ۴ ۲۷۷۸	• , 37 4044	۰ _/ ۰۳۹۷۴۲	۰,۱۵۶۰۲۵	۰,۰۵۲۲۹۸	Cγ
۰,۰ ۲۵۷۴۷	۰,۳۶ ۸ ۹۸۳	•,٣٣١١۵۴	•,• 477X •	۰,۱۶۴۷۸۵	۰,۰۶۶۵۴۷	C _A

 $Bi_{\gamma}O_{\gamma} - Pb_{\gamma}O_{\gamma} - Al_{\gamma}O_{\gamma} - ZnO - TiO_{\gamma}$ جدول ۱. درصد مول عنصر شیمیایی مورد استفاده در سیستم شیشه ای

Υ٨



شود رابطه (۳) صادق نیست و از رابطه (۴) به عنوان تضعیف

پرتوی گاما استفاده می شود. در نتیجه، ضریب انباشت به عنوان

یک ضریب (B) وارد رابطه تضعیف فوتون می شود و رابطه ۲ به

صورت رابطه ۴ بازنویسی می شود [۲۱]. ضریب انباشت یک

ضريب تصحيح است كه تأثير تابش يراكنده به اضافه ذرات

ثانویه در محیط را در طول محاسبات حفاظ در نظر می گیرد

یکی دیگر از یارامترهای مهم در حفاظ پرتوی گاما MFP مى باشد كه يك روش جايگزين براى بيان قانون تضعيف نمايي است که در رابطه ۵ توضیح داده شده است. λ به عنوان طول

تضعيف يا پويش آزاد ميانگين مشخص مى شود كه به عنوان

میانگین فاصلهای که یک فوتون قبل از جذب طی میکند

علاوه بر این پارامتر دیگری مانند HVL نیز به بررسی عملکرد حفاظت از تابش هر ماده کمک میکند که در رابطه ۶ نشان

همچنین Zeff، عامل دیگری است که به انرژی فوتون فرودی و

ساختار اتمی مادهی پراکننده بستگی دارد که توضیح خوبی از

اندر کنشهای فوتون و تضعیف ارائه می دهد [۲۰، ۲۴، ۲۵].

 $I = BI_{o} exp(-\mu_{m} \rho x)$

 $\lambda = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} x \exp(-\mu x) dx}{\int_{-\infty}^{\infty} x \exp(-\mu x) dx} = \frac{1}{\mu}$

 $\int exp(-\mu x) dx$

 $hvl = \frac{ln r}{ll}$

چگالی (g/cm ^۳)	نمونه تركيب	نمونه شيشهاي
۴,۹۶	$aaBi_{r}O_{r^{+}})aPb_{r}O_{r^{+}}i\cdot Al_{r}O_{r^{+}}i\cdot ZnO$	C,
۴,۸۶	${}_{\Delta} \cdot \operatorname{Bi}_{{}_{\tau}} O_{{}_{\tau}} {}^{+} {}^{1} {}_{\Delta} \operatorname{Pb}_{{}_{\tau}} O_{{}_{\tau}} {}^{+} {}^{\tau} \cdot \operatorname{Al}_{{}_{\tau}} O_{{}_{\tau}} {}^{+} {}^{1} \cdot \operatorname{ZnO}_{{}^{+} {}_{\Delta}} \operatorname{TiO}_{{}_{\tau}}$	Cr
۴٫۷۵	$\mathfrak{fa} Bi_{\mathfrak{r}} O_{\mathfrak{r}^+} \mathfrak{1a} Pb_{\mathfrak{r}} O_{\mathfrak{r}^+} \mathfrak{r} \cdot Al_{\mathfrak{r}} O_{\mathfrak{r}^+} \mathfrak{1} \cdot Zn O_+ \mathfrak{1} \cdot Ti O_{\mathfrak{r}}$	C _r
۴, <i>۶</i> ۳	$\mathfrak{k}\cdot\mathrm{Bi}_{\mathrm{r}}\mathrm{O}_{\mathrm{r}^+}\mathfrak{l}\Delta\mathrm{Pb}_{\mathrm{r}}\mathrm{O}_{\mathrm{r}^+}\mathfrak{r}\cdot\mathrm{Al}_{\mathrm{r}}\mathrm{O}_{\mathrm{r}^+}\mathfrak{l}\cdot\mathrm{Zn}\mathrm{O}_{\mathrm{r}}\mathfrak{l}\Delta\mathrm{Ti}\mathrm{O}_{\mathrm{r}}$	C _f
۴٫۵	${}^{\mathrm{wa}Bi_{\mathrm{v}}\mathrm{O}_{\mathrm{v}^+}\mathrm{ia}Pb_{\mathrm{v}}\mathrm{O}_{\mathrm{v}^+}\mathrm{i\cdot}\mathrm{Al}_{\mathrm{v}}\mathrm{O}_{\mathrm{v}^+}\mathrm{i\cdot}\mathrm{ZnO_{\mathrm{v}}\mathrm{i\cdot}\mathrm{TiO_{\mathrm{v}}}}$	C_{Δ}
۴٫۳۷	${}^{{}_{\!$	C۶
۴,۲۳	$\tau \Delta Bi_{\tau}O_{\tau^+} \iota \Delta Pb_{\tau}O_{\tau^+} \tau \cdot Al_{\tau}O_{\tau^+} \iota \cdot ZnO_{\tau} \tau \cdot TiO_{\tau}$	Cγ
۴٬۰۸	$\tau \cdot Bi_{\tau}O_{\tau^+} \iota \Delta Pb_{\tau}O_{\tau^+} \tau \cdot Al_{\tau}O_{\tau^+} \iota \cdot ZnO_{\tau} \tau \Delta TiO_{\tau}$	C,

[77].

(۴)

(۵)

(6)

شناخته می شود [۱۸، ۲۳].

داده شده است [۱۵، ۱۸، ۲۴].

la stra da à à daginai IIE- Y lava

۵.۲ مبانی نظری

در این مطالعه، فاکتورهای تضعیف مختلفی مانند HVL، و BF نمونه شیشهای Zeff μ_{m} .MFP با استفاده از کد $Bi_vO_v - Pb_vO_v - Al_vO_v - ZnO - TiO_v$ کامپیوتری MCNP برای پرتوهای گاما با انرژیهای ۱۰۰، ۳۰۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ کیلو الکترون ولت برای تعیین اثر Ti_rO بر روی عملکرد حفاظ پرتو گاما مورد بررسی قرار گرفت. تضعیف پرتو گاما در ضخامت و هر قسمت از ماده به شدت پرتو در آن نقطه و ضخامت ماده بستگی دارد که برابر با معادله ۱ است [۱۶، ۱۷، ۲۰].

$$I = I_o \exp(-\mu_l x) \tag{1}$$

در این رابطه I_{\circ} شدت پرتو فرودی، I شدت پرتو عبوری، ضخامت حفاظ و μ_l ضريب تضعيف خطى است. اثر تضعيف xکلی از یک نوع ماده خاص را می توان با ذکر ضریب تضعیف جرمی که فقط به نوع ماده بستگی دارد، همراه با چگالی ماده و ضخامت آن توصيف كرد. اين كميت مجموع احتمالات برهم کنش فوتوالکتریک، تولید زوج، کامپتون و موارد دیگر با الكترونهاى ماده است كه رابطه ١ بهصورت رابطه ٢ بازنويسي می شود [۱۸].

$$I = I_{o} exp(-\mu_{m} \rho x) \tag{(7)}$$

از این نظر ho چگالی مادہ و $\mu_{
m m}$ ضریب تضعیف جرمی است که طبق رابطه ۲ از رابطه ۳ به دست می آید [۲۰].

$$\mu_m = \frac{1}{\rho x} \ln(\frac{I_o}{I}) \tag{(7)}$$

رابطه بالا فقط در شرایطی برقرار است که هر فوتون که با حفاظ وارد اندرکنش می شود از حفاظ خارج خواهد شد. اما در شرایطی که فوتون پس از پراکندگیهای متعدد از حفاظ خارج

Journal of Nuclear Science and Technology Vol. 44 (1), Serial Number 106, 2024, P 76-84

$$z_{eff} = \frac{\sum_{i} f_{i} A_{i} \left(\frac{\mu}{\rho}\right)_{i}}{\sum_{j} f_{j} \frac{A_{j}}{Z_{j}} \left(\frac{\mu}{\rho}\right)_{j}} \tag{V}$$

که در این رابطه f_i درصد مولی متناسب هر عنصر را نشان میدهد، $f_i = 1$ وزن اتمها را Z_j و $I_j = 1$ به ترتیب تعداد و وزن اتمها را مشخص می کند.

۶.۲ تحلیل داده

درصد انحراف^۱ (PD) بین نتایج حاصل از کد MCNP و دادههای مستخرج از پایگاه XCOM بر اساس رابطه ۸ محاسبه میشود.

$$PD = \left| \frac{\left(\mu_{m,MCNP} - \mu_{m,XCOM} \right)}{\mu_{m,XCOM}} \right| \times \dots$$
 (A)

۳. نتایج و بحث

۱.۳ اعتبارسنجی

در این مطالعه، مقدار ضریب تضعیف جرمی در انرژیهای مختلف برای سیستم شیشهای با ترکیب $(\Delta\Delta - x) Bi_{r}O_{r} - \Delta Pb_{r}O_{r} - \tau \cdot Al_{r}O_{r} - \tau \cdot ZnO - xTiO_{r}$ غلظتهای مشخص (۳۵، ۳۰، ۲۵، ۲۰، ۱۵، ۱۰، ۵، x=۰ درصد مول) در محدوده انرژیهای بین ۱۰۰ تا ۱۵۰۰ keV با استفاده از شبیهسازی کد MCNP محاسبه شد. دادههای پایگاه XCOM نیز برای اعتبارسنجی دادههای حاصل از شبیهسازی استخراج شد. نتایج بهدستآمده از رابطه ۹ در جدول ۳ و به صورت گرافیکی در شکل ۲ (الف-د) شرح داده شده است. درصد انحراف بین نتایج حاصل از کد MCNP و دادههای مستخرج از پایگاه XCOM برای ترکیبهای مورد بررسی در (C_1) محدوده $\gamma_1 \beta - \gamma_1 \beta - \gamma_1$ (C_{r}) ، (V_{r}) ، (C_{r}) (C_{γ}) درصد (V_{γ}) ، V_{γ} ، (V_{γ}) ، (C_{γ}) ، درصد (C_{γ}) ، درصد (C_{γ}) و ۶٬۱۸-۶٬۹۸ درصد (۲۵) بود. این نتایج نشان میدهد که مقادیر $\mu_{
m m}$ شبیهسازی شده توسط کد MCNP برای سیستم $TiO_r - Bi_rO_r - ZnO - Pb_rO_r - Al_rO_r$ شیشهای با ترکیب بسیار نزدیک به دادههای تجربی برنامه XCOM است. به عنوان نمونه در شکل (۲ د) برای ترکیب ن خریب $Ti_rO_r + 1 \Delta Bi_rO_r + 7 \cdot ZnO + 1 \cdot Pb_rO_r + r \Delta Al_rO_r$ ($\mu_{
m m}$) همبستگی برای تأیید خطی بودن نتایج شبیهسازی شده

```
1. Percentage Different
```

MCNP و XCOM استفاده کردیم. ضریب همبستگی (MCNP و MCNP با MCNP با در دهد که نتایج حاصل از کد MCNP با دادههای مستخرج از پایگاه XCOM مقایسه شده توافق دارد.

۲.۳ ویژگیهای حفاظت در برابر تشعشع سیستم TiO₁ - Bi₁O₂ - ZnO - Pb₂O₄ - Al₂O₅

بهترین معادله برازششده برای نمونههای شیشهای با ترکیبات مختلف در جدول ۴ نشان داده شده است. تغییر $\mu_{
m m}$ در برابر انرژی پرتو گاما یک تابع نمایی مرتبه اول میباشد. این معادلات می توانند مقادیر $\mu_{
m m}$ از کامپوزیتهای C_{Λ} – C_{Λ} در این مطالعه را با انرژیهای بین ۱۰۰ تا ۱۵۰۰ keV تولید کنند. به عنوان مثال، همان طور که در جدول ۴ نشان داده شده است، معادله محاسبه شده با مقادیر انرژی هدفمند (محدوده درمانی) آورده شده است و مقادیر $\mu_{
m m}$ از معادلات برازششده بهدست میآیند. برای اعتبارسنجی این معادلات، PD بین نتایج حاصل از کد MCNP و خروجی دادههای معادله برازشیافته محاسبه شد. خروجی دادههای معادله برازشیافته و نتایج شبیهسازی MCNP در همه انرژیها مطابقت دارد. بنابراین، مى توان نتيجه گرفت كه اين معادلات براى تخمين سريع و بدون مشکل $\mu_{
m m}$ سیستم شیشهای با ترکیب در انرژیهای بین $Bi_vO_v - Pb_vO_v - Al_vO_v - ZnO - TiO_v$ ۱۰۰ تا ۱۵۰۰ keV مناسب هستند. همان طور که گفته شد، عملکرد حفاظت در برابر تشعشع را میتوان با پارامترهای HVL ،MFP و Keff و HVL ،MFP $Bi_{v}O_{v} - Pb_{v}O_{v} - Al_{v}O_{v} - ZnO - TiO_{v}$ سیستم شیشهای مشخص شد. تغییرات پارامترهای MFP و HVL در مقابل انرژی برای نمونههای شیشهای متنوع به ترتیب در شکلهای ۳ و ۴ نشان داده شده است. همانطورکه مشاهده می شود، مقادير HVL و MFP در برابر انرژی فوتون افزایش می یابد. برایناساس فوتونهایی که انرژی بیشتری نسبت به سایر فوتونها دارند در نمونههای مورد مطالعه از قدرت نفوذ بالاتری برخوردارند که از نظر فیزیکی با آنچه در نمودار ضریب تضعیف مشاهده می شود مطابقت دارد. هم چنین، مقادیر MFP و HVL با افزایش چگالی نمونههای شیشهای کاهش می یابد. این نتایج نشان میدهد که پارامترهای MFP و HVL با چگالی نمونههای شیشهای رابطه معکوس دارند. علاوه براین، نمونه شیشهای با بالاترین چگالی بهترین تأثیر حفاظت را در برابر انرژی پرتو گاما دارد. مقادیر HVL بهدستآمده از شبیهسازی نمونههای شیشهای به همراه مقادیر HVL برخی از مواد مرسوم (آهن و سرب) حفاظ گامای بهدستآمده از پایگاه داده XCOM به Journal of Nuclear Science and Technology

مجله علوم و فنون هستهای



صورت گرافیکی در شکل ۵ نشان داده شده است، همان طور که در شکل مشاهده می شود با این که سرب در مقایسه با سایر نمونههای مورد بررسی مقادیر HVL کمتری دارد اما با توجه به این که مواد سنتی مورد استفاده به عنوان حفاظ پرتوی گاما دارای مشکلات زیادی از جمله سمی بودن (سرب)، مات بودن، وزن بالا، تولید پرتوهای ثانویه در طول تابش، عدم انعطاف پذیری کافی در ضخامت بالا را دارند گزینه مناسبی برای حفاظ گذاری نیستند اما کامپوزیتها به دلیل مشخصات مکانیکی عالی، سبکی، مقاومت در برابر خوردگی عالی و سهولت کار، انتخاب ایدهآلی هستند که میتوانند جایگزین مناسبی برای مواد معمولی باشند. همچنین، ضریب انباشت را میتوان از نسبت شار کل فوتونها به شار عدم برخورد بهدست آورد. با استفاده از کد تالی موجود در MCNPX، شار کل فوتونها را می توان به طور پیش فرض محاسبه کرد. همچنین برای محاسبه فوتونهای بدون برخورد، لازم است از محدوده انرژی کمی در اطراف انرژی فوتون بدون برخورد استفاده شود. مقادیر ضریب انباشت برای برخی از نمونههای شیشهای مورد مطالعه در این پژوهش در محدوده انرژیهای بین ۳۰۰ تا ۱۵۰۰ keV محاسبه شد که به صورت گرافیکی در شکل ۶ (الف-د) نشان داده شده است. همان طور که در شکل ۶ مشاهده می شود، با افزایش انرژی منبع پرتو گاما، BF افزایش مییابد. این با این واقعیت توضیح داده می شود که با افزایش سطحمقطع برهم کنشهای تولید زوج و كاميتون، شار پراكنده افزايش مي يابد. پارامتر ديگر مربوط به تضعیف فوتون Zeff است که در جدول ۵ برای نمونههای شیشهای مورد مطالعه در این پژوهش ارائه شده است. مقدار

Zeff برای همه نمونهها با افزایش انرژی افزایش مییابد. این تغییرات را میتوان به این صورت بیان کرد در انرژیهای کم با غلبه برهمکنش فوتوالکتریک، در انرژیهای میانی با غلبه برهمکنش کامپتون و در انرژیهای بالا با غلبه برهمکنش تولید زوج، مقدار Zeff افزایش مییابد. همچنین در نمونههای شیشهای با افزایش اثر TiO₇ (کاهش Bi₇O₇)، نرخ اندرکنش به طور قابل توجهی افزایش یافته و در نتیجه منجر به کاهش (افزایش) مقدار Zeff می شود. PD بین دادههای MCNP و MCNM و MCNP



شکل ۲. روند تغییرات MFP سیستمهای مختلف شیشه در برابر اشعه گاما و مقایسه با یکدیگر.

۱۵۰۰ keV			۱۳۰۰ keV			۹۰۰ keV			۳۰۰ keV			۱۰۰ keV			انرژی
PD(%)	ХСОМ	MCNP	PD(%)	ХСОМ	MCNP	PD(%)	ХСОМ	MCNP	PD(%)	ХСОМ	MCNP	PD(%)	ХСОМ	MCNP	نمونه شيشه
•/41	•,• 4794	•,• ۴۷۷۴	•,٣٢	•,•۵۱۸۲	•,•۵۱۶۵	ν۵ _/ •	۰,·۶۹۰	•,• % \%	۶,۴۲	•,1418	۰,۱۳۲۵	۶، _ا ، ا	۴٬۵۸۷	۴,۵۸۴	C,
۰٫۲۵	•,• ۴٧٨٣	•,• ۴۷۷۱	۰ ٬۳۴	•/•۵۱۷A	•,•۵۱۶•	۰،۵۸	۰,۰۶۸۸	•,•\$14	۶,۴۷	•/14•8	۵۱۳۱۵	•,• ٢	۴٫۵۱۵	4,014	C۲
٠٫١٨	•,• 4778	•,• 4787	• , ٣•	•/•۵۱۷۱	•,•۵۱۵۵	•,۴٣	۰,·۶۸۵	•,• ۶ ۸۲	۷٫۳۱	۰,۱۳۹۵	•,18.6	•,• ٢	۴,۴۳۶	۴٬۴۳۵	Cr
٠٫١٨	•,• ۴۷۷•	•,• 4781	•,٣٢	•,•۵١۶۶	•,•۵۱۴۹	۰,۵۸	۰,·۶۸۳	•,• <i>۶</i> ٧٩	۶٬۵۷	•,١٣٨٣	•,1898	•,• ٢	۴,۳۴۷	۴,۳۴۸	Cŕ
•,1•	•,• 4787	•,• 4VQV	۱۳۱	۰٬۰۵۱۵۸	•,•۵۱۴۲	۰,۵۸	•،•۶۸۱	•,•۶ γ γ	8,84	•,١٣٧•	•,1779	•,• ٢	۴,۲۴۷	۴,۲۵۰	C_{\diamond}
•,1۴	۰,۰۴۷۵۹	۰,۰۴۷۵۲	• ,٣٣	•,•۵۱۵۱	•,•۵١٣۴	۰,۵۸	•,• ۶ ۷۸	•,•۶٧۴	۶,۷۸	۰,۱۳۵۵	•,1788	•,1۲	۴,۱۳۴	4,189	C۶
•,1۴	•,• 4707	۰,۰۴۷۴۵	۱۳۱	•,•۵۱۴۳	•,• ۵ ۱۲۷	٩۵٫۰	۰,۰۶۷۵	• ، ۶۷۱	۶٬۸۰	•,١٣٣٧	•,1748	•,77	۴٬۰۰۵	4,.14	Cγ
• / • A	•,• 4741	•,• ۴٧٣٧	۳۳.	•,•۵١٣٣	•,•۵۱۱۶	•,**	۰,۰۶۲۰	•,• <i>۶</i> ۶۷	۶,۹۸	•/1814	۰٬۱۲۲۵	•،۱۸	Ψ _/ λδγ	۳/۸۶۴	C,

جدول ۳. mtony و PD و MCNP و MCNP و XCOM و MCNP و MCNP برای نمونههای شیشه (mtor, - ZnO - Pb, O, - Al, O, - Al, O, - Al, O) و Tio

Journal of Nuclear Science and Technology

Vol. 44 (1), Serial Number 106, 2024, P 76-84

دوره ۴۴، شماره ۴، جلد ۱۰۶، زمستان ۱۴۰۲، ص ۷۶-۸۴

مجله علوم و فنون هستهای

PD (%)	MCNP	رابطه برازش شده	انرژی (MeV)	بهترین رابطه برازش شده	نمونه شيشه
۲٫۴۷	٨,٢٧٩	٨,•٧۴	۰,۰۵۹ (^{۲۴۱} Am)	$y = i\lambda_{1}\tau \delta \exp(-i\tau_{1}\eta \delta x) + i_{2}\cdot \epsilon i\tau v$	C,
•,44	٣/٣۴۵	٣,٣٣	・/パリ (¹⁰⁷ Eu)	$y = rr_{1}r \exp(-i\delta_{1}\delta\Delta x) + i_{2}\cdot\delta$ 898	C۲
Δ_{\prime} ٣١	1,449	1,845	\cdot , 19. ($^{\gamma\gamma}Ra$)	$y = i\beta_{1} \tau exp(-i\tau_{1} \tau \lambda x) + \cdot_{1} \cdot \beta \beta i \tau$	C_r
۵,۶۱	۰,۸۰۲	•,Y&Y	•, Υ۴• (ΥΥ Th)	$y = 10/\beta \exp(-17/9\pi x) + \cdot/\cdot 0\beta Y$	C۴
۰,۹۲	۰, <i>۰۶</i> ۵۱	۰,۰۶۴۵	•/FTY (150Sb)	$y = i \Delta_{i} f v exp(-i r_{i} \cdot f x) + \cdot_{i} \cdot \Delta \Delta$	\mathbf{C}_{Δ}
۰ ٬۶۸	۰,۰۵۵۹	•,• ۵ ٧٧	\cdot ، ۸۳۴ ($^{\circ}Mn$)	$y = 10/19 \exp(-17/15x) + \frac{1}{2} \cdot 0757$	Cş
۰,۳۲	۰, <i>۰۶</i> ۱۵	•,•۶۲۲	۱/۲۷۴ (^{۲۲} Na)	$y = i\beta_i \lambda \tau \exp(-i\beta_i i \tau x) + \cdot_i \cdot \beta \tau \tau \Delta$	C_{γ}
۰٫۳۱	• <i>,</i> 87V	• /• ۶۳ ۸	۱/۳۳ (^{۱۳۷} Co)	$y = i \Delta_{/} \mathfrak{r} exp(-i \mathfrak{r}_{/} \mathfrak{r} \mathfrak{r} x) + \cdot_{/} \cdot \mathfrak{r} \mathfrak{r} \lambda \mathfrak{r}$	C_{λ}

جدول ۴. معادلات بر آورد ضریب تضعیف جرمی و مقایسه با نتایج MCNP



شکل ۳. تغییرات μ_{m} نمونه شیشه بر حسب انرژی اشعه گاما برای (الف) C_{1} (ب) C_{2} (ج) C_{2} و (د) C_{3}



شکل ۴. روند تغییرات HVL سیستمهای مختلف شیشه در برابر اشعه گاما و مقایسه با یکدیگر.



شکل ۵. مقدار HVL نمونههای شیشهای مورد بررسی و برخی از مواد حفاظ.

 $TiO_r - Bi_rO_r - ZnO - Pb_rO_r - Al_rO_r$ و MCNP و MCNP و MCNP و Zeff کو Zeff کو Zeff بین PD و Zeff کو Zeff کو

۱۵۰۰ keV			۱۳۰۰ keV			۹۰۰ keV			۳۰۰ keV			۱۰۰ keV		انرژی	
PD(%)	XCOM	MCNP	PD(%)	XCOM	MCNP	PD(%)	XCOM	MCNP	PD(%)	XCOM	MCNP	PD(%)	XCOM	MCNP	نمونه شيشه
١,٩٢	۷۳٬۱۹	Υ١,٧٨	١,۵٣	76,19	۷۳٬۰۵	۱,۴۰	V٩,۴۴	۲۳٫۳۲	۲٫۳۶	۲۳٬۸۲	۲۳٫۳۲	۱,۴۰	۶۳٬۲۹	۵۲٬۰۸	C,
۱٬۸۶	νγίαλ	۳۲٬۲۳	۱٫۵۱	۷۳٬۸۶	۲۲ _/ ۷۴	۱٬۵۳	۷۹٫۲۳	۷۸٬۰۱	١/۴٨	۷۸٬۰۱	۲۸٬۰۱	1/02	٨١,١٠	۲۹ _/ ۸۶	Cr
۲٬۴۸	۲۲/۰۴	۵۲٬۰۷	۲,۲۸	۲۳٬۴۸	۷۱٬۸۰	۱,۷۰	Υ۸٫۸۲	۷۷٬۴۸	١/٣٨	۷۷٬۴۸	۷۷٫۴۸	۲,•۶	٨٠/٩٠	۷۹٫۲۳	Cr
۲٬۰۵	۲۱٬۰۴	۶٩٬۵٨	۲/۱۵	۷۲٬۸۱	۲۱٬۲۴	1,87	۷۸٬۵۳	۷۷٬۲۵	۱٬۵۴	۷۷٬۲۵	۷۷٬۲۵	۲,۱۸	۲۹٬۰۸	YA,AY	Cr
١/٢٩	۶۹,۶۸	۶۸٬۷۸	۲,•۶	V۲,۲۴	۵۷٬۰۷	1,87	۷۸٫۲۴	٧۶٫٩٧	۱/۵۲	<i>۷۶</i> /۹۷	۲۶ /۹۷	۲٫۸۱	λ٠,٣٨	۲۸/۱۲	C_{a}
۱٬۴۸	۶٩/۱۵	۶۸/۱۲	۲٫۲۲	۷۱٬۸۴	۲۴,۱۲۴	1,141	۷۸٬۰۱	۷۶٬۸۶	۱/۴۵	۷۶٬۸۶	۷۶٬۸۶	۲/۹۷	۸۰٬۱۳	۷۷٫۷۵	C۶
1,48	۶۸٬۷۵	۶۷٫۷۴	۲,۲۷	۷۱٬۳۰	୨۹ _/ ୨۸	۱٬۵۰	۷۷٫۸۰	۷۶٬۶۳	۱٬۵۳	۲۶ _/ ۶۳	٧۶/۶٣	٣/٣١	۲۹,۹۰	۷۷٬۲۵	Cγ
۲٬۵۵	۶۸٬۲۱	88,4V	۲/۹۵	۲۰,۸۴	۶۸٬۷۵	1/41	۳,۸۵۷	V9,49	١،۵٩	٧۶,۴۶	V8,48	٣,٢٨	۲۹ ٬۶۷	۷۷٬۰۵	C

۴. بحث و نتیجهگیری

مجموعه حفاظ مكعبى با تركيب حاوى مواد با استفاده از کد $Bi_rO_r - Pb_rO_r - Al_rO_r - ZnO - TiO_r$ کامپیوتری MCNP مدلسازی و شبیهسازی شد. دقت و صحت شبیهسازیها با استفاده از دادههای تجربی موجود در برنامه XCOM تأیید شد. نتایج نشان داد که تطابق خوبی بین شبیهسازیها و اندازه گیریهای تجربی وجود دارد. آگار و همکارانش [۱۱]، درصد انحراف برای حفاظ با مواد ، چگالی، $V \Delta T e O_x + \Delta Li_x O + \vee Z n O + \vee_y \nabla N b_x O_x + \vee_y \Delta E r_x O_x$ ۴٬۸۳ g/cm^۳ با درصد انحراف کمتر از ۶٬۰۶٪ بین شبیهسازیها و دادههای XCOM گزارش کردند. علاوه بر این، اسدی و همکارش [۱۸]، برای حفاظ با محتوای ۱۵*Li*,0 -۱۵*B*,0 - ۱۵B,0 - ۱۵B,0 چگالی ۵٬۴۵ g/cm^۳ و در بیشتر موارد درصد انحراف کمتر از ۲٪ را در شبیهسازی محاسبات مربوط به ضریب تضعیف جرمی گزارش کردند و شارما و همکارانش [۲۵]، از کد FLUKA برای مدلسازی حفاظ با مواد ۲۰ZnO-۹۵TeOr-۵WOr استفاده کردند و چگالی ۴٬۵۶ g/cm^۳ با درصد انحراف کمتر از ۲٬۰٪ را گزارش کردند. در حالی که در مطالعه حاضر چگالی و PD بین یایگاه داده XCOM و برنامه MCNP در این مطالعه برای $r \cdot Bi_{x}O_{x} + 1 \Delta Pb_{x}O_{x} + r \cdot Al_{x}O_{x} + 1 \cdot ZnO + r \Delta TiO_{x}$ نمونه با ترکيب

به عنوان حفاظ پرتو گاما را به ترتیب برابر با ۴٬۰۸ g/cm^۳ و در بیشتر موارد کمتر از ۰٬۵۹ درصد گزارش شد که در مقایسه با ترکیبات پیشنهادی در منابع [۱۱، ۱۸، ۲۵] مطلوبتر است.

در این مطالعه از کد کامپیوتری MCNP برای بررسی پارامترهای اصلی تضعیف فوتون در برابر تابش گاما استفاده کردیم. فاکتورهای حفاظت در برابر تشعشع گاما مانند MFP، و BF و BF و BF هشت نوع ترکیب برای منابع تابش گاما $Z_{
m eff}$ ، $\mu_{
m m}$ ،HVLدر محدوده انرژی ۱۰۰-keV محاسبه شد. اعتبارسنجی نتایج شبیهسازی بر اساس پایگاه داده XCOM تأیید شد. PD بین مقادیر $\mu_{
m m}$ و $Z_{
m eff}$ کد کامپیوتری MCNP و یایگاه داده $TiO_{x} - BiO_{x} - ZnO - PbO_{x} - AlO_{x}$ برای سیستم شیشهای XCOM گزارش شد. نتایج به گونهای بود که با افزایش محتوای TiO_r، و $Z_{
m eff}$ به ترتيب افزايش و كاهش مىيابند. همچنين، $\mu_{
m m}$ عملكرد تضعيف كامپوزيتها با كاهش انرژى گاما بهبود يافت. علاوه بر این مقادیر HVL ،MFP و Z_{eff} نشان میدهد که مورد علاوه بر تضعیف مؤثر فوتون و همچنین به دلیل بالا بودن $\mathrm{C}_{\scriptscriptstyle{A}}$ غلظت TiO_r در این ترکیب (بهبود بخشیدن به خواص پایداری گرمایی و شیمیایی ترکیب) میتواند به عنوان بهترین ترکیب حفاظ یرتوی گاما در نظر گرفته شود.

مراجع

- 1. A. Kumar, et al., Effect of PbO on the shielding behavior of ZnO-P2O5 glass system using Monte Carlo simulation, Journal of Non-Crystalline Solids, 481, 604-607 (2018).
- 2. T. Shams, M. Eftekhar, A. Shirani, Investigation of gamma radiation attenuation in heavy concrete shields containing hematite and barite aggregates in multi-layered and mixed forms, Construction and Building Materials, 182, 35-42 (2018).
- 3. M. Sayyed, et al., Radiation shielding properties of pentaternary borate glasses using MCNPX code, Journal of Physics and Chemistry of Solids, 121, 17-21 (2018).
- 4. M. Sayyed, et al., Comparative investigations of gamma and neutron radiation shielding parameters for different borate and tellurite glass systems using WinXCom program and MCNPX code, Materials Chemistry and Physics, 215, 183-202 (2018).
- 5. H.O. Tekin, et al., Photon shielding characterizations of bismuth modified borate-silicate-tellurite glasses using MCNPX Monte Carlo code, Materials Chemistry and Physics, 211, 9-16 (2018).
- 6. M. Sayyed, et al., Structural, optical, and shielding investigations of TeO2-GeO2-ZnO-Li2O-Bi2O3 glass system for radiation protection applications, Applied Physics A, 125(6), 1-8 (2019).
- 7. F. Akman, et al., Investigation of photon shielding performances of some selected alloys by experimental data, theoretical and MCNPX code in the energy range of 81 keV-1333 keV, Journal of Alloys and Compounds, 772, 516-524 (2019).
- 8. N. Sabry, et al., Gamma-ray attenuation, fast neutron removal cross-section and build up factor of Cu2MnGe [S, Se, Te] 4 semiconductor compounds: Novel approach, Radiation Physics and Chemistry, 179, 109248 (2021).
- 9. M. Dong, et al., A comparative study on gamma photon shielding features of various germanate glass systems, Composites Part B: Engineering, 165, 636-647 (2019).
- 10. D. Gaikwad, et al., Physical, structural, optical investigation and shielding features of tungsten bismuth tellurite based glasses, Journal of Non-Crystalline Solids, 503, 158-168 (2019).
- 11. O. Agar, et al., Er_2O_3 effects on photon and neutron shielding properties of TeO2-Li2O-ZnO-Nb2O5 glass system, Results in Physics, 13, 102277 (2019).
- 12. M. Kamislioglu, E. Altunsoy Guclu, H. Tekin, Comparative evaluation of nuclear radiation shielding properties of xTeO₂+(100-x) Li₂O glass system, Applied Physics A, **126(2)**, 1-16 (2020). 13. M. Berger, NIST XCOM: photon cross sections
- database, http://www. nist.gov/pml/data/xcom/ index. cfm, (2010).

COPYRIGHTS

©2021 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers.

علی اروانه، علی اسدی، سید ابوالفضل حسینی (۱۴۰۲)، بررسی مشخصات حفاظ پرتوی گاما با افزایش غلظت TiO_r در نمونه شیشهای BirOr-ZnO-PbrOt-AlrOr با ابزارهای شبیه سازی و محاسباتی، ۱۰۶، ۸۴-۷۶

DOI: 10.24200/nst.2022.1184.1771 Journal of Nuclear Science and Technology Url: https://jonsat.nstri.ir/article_1529.html

Vol. 44 (1), Serial Number 106, 2024, P 76-84

- 14. A. Abouhaswa, et al., Examinations the optical, mechanical, and shielding properties of Ag₂O doped B₂O₃-Bi₂O₃-SrF₂-Na₂O glasses for gamma ray shield applications, Scientific Reports, 12(1), 1-13 (2022).
- 15. Y. Rammah, A. Ali, F. El-Agawany, y-ray shielding features and crystallization of TiO₂ borotellurite glasses, Journal of Non-Crystalline Solids, 526, 119720 (2019).
- 16. Y. Al-Hadeethi, M. Sayyed, BaO-Li₂O-B₂O₃ glass systems: potential utilization in gamma radiation protection, Progress in Nuclear Energy, 129, 103511 (2020).
- 17. Y. Alajerami, et al., Radiation shielding properties of bismuth borate glasses doped with different concentrations of cadmium oxides, International, **46(8)**, 12718-12726 (2020). Ceramics
- 18. A. Asadi, S.A. Hosseini, Investigation of the gammaray shielding performance of the B₂O₃-Bi₂O₃-ZnO-Li₂O glasses based on the Monte Carlo approach, Radiation Physics and Chemistry, 189, 109784 (2021).
- 19. J.P. Kleijnen, A. Ridder, R. Rubinstein, Variance reduction techniques in Monte Carlo methods, (2010).
- 20. Y. Rammah, et al., Responsibility of Bi_2O_3 content in photon, alpha, proton, fast and thermal neutron capacity and elastic moduli of shielding ZnO/B2O3/Bi2O3 glasses, Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials, 31(8), 3505-3524 (2021).
- 21. A. Rabi'ee, S. Hosseini, Extraction of theoretical equation for the gamma ray buildup factor of the three-layered spherical shield, Journal Instrumentation, 14(04), P04011 (2019).
- 22. K. Mahmoud, M. Sayyed, O. Tashlykov, Gamma ray shielding characteristics and exposure buildup factor for some natural rocks using MCNP-5 code, Nuclear Engineering and Technology, 51(7), 1835-1841 (2019).
- 23. F. Akman, et al., A comparative study on the nuclear shielding properties of BiBr₃ and PbSO₄ incorporated composites, Journal of Physics and Chemistry of Solids, 152, 109978 (2021).
- 24. Y. Rammah, et al., Investigation of mechanical features and gamma-ray shielding efficiency of ternary TeO2-based glass systems containing Li2O, Na₂O, K₂O, or ZnO, Ceramics International, 46(17), 27561-27569 (2020).
- 25. A. Sharma, et al., Simulation of shielding parameters for TeO2-WO3-GeO2 glasses using FLUKA code, Results in Physics, 13, 102199 (2019).

٨۴



•

استناد به این مقاله